

N2 Blow Evaporator 高速窒素吹付濃縮装置



窒素消費量による処理数制限を解消 puriFlash XS-VAP

[装置仕様]

- 窒素消費量：1 L/position
- ガス圧：1-3bar
- 1 - 90 サンプルを同時処理
- 溶媒処理量：最大250ml/1本
- 溶媒の残存量が目視で確認可



[性能]

液量：10ml
ガス圧：1bar
ガス種：窒素

溶媒種	沸点	ガス消費量	温度				
			35度	40度	45度	50度	60度
			蒸発時間				
アセトニトリル	82	<1L/min	40min	30min	-	24min	15min
アセトニトリル/水 (70/30)	---	1.2L/min	-	-	70min	-	-
酢酸エチル	77.1	<1L/min	19min	17min	-	11min	9min
メタノール	64.7	<1L/min	29min	28min	-	19min	-
トルエン	110.6	<1L/min	-	38min	-	29min	-
水	100	<1L/min	-	-	-	-	104min

定価：2,240,000- (税抜)

Address：〒136-0071 東京都江東区亀戸6-1-8
亀戸トーセイビルⅡ 8F

E-mail: info.japan@advion-interchim.com

Web: www.advion-interchim.net

